

Ochyanomizu Collaboration Seminar

第26回お茶の水コラボレーションセミナーのご案内

特定非営利活動法人 産学連携学会では、首都圏を中心とした地域で産学官連携に興味を持つ方同士の情報交換やネットワーク作りに資する事を目的に、セミナーを定期的を開催しております。

第26回目となる「お茶の水コラボレーションセミナー」は、次世代パワー半導体の革新的な技術を開発した京都大学発ベンチャー企業の株式会社 FLOSFIA（フロスフィア）の國枝 浩二様をお迎えし、『京都大学発 ミスト CVD 成膜技術と次世代パワーデバイス技術の事業化への挑戦』と題してご講演頂きます。

ぜひ、多くのご関心のある方々の参加をお待ちしております。

○日 時：平成29年9月13日（水）17時～18時30分（終了後 懇親会を開催）

○場 所：国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）東京本部別館2階セミナー室
（〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町）

○参加費用：無料（懇親会費 1,000円）

○講演者：株式会社 FLOSFIA（フロスフィア） 営業部 國枝 浩二 様

○講演テーマ：『京都大学発 ミスト CVD 成膜技術と次世代パワーデバイス技術の事業化への挑戦』

○講演概要：

株式会社 FLOSFIA は、真空ポンプを使わずにナノメートルの厚み制御も可能な「ミスト CVD 成膜技術」をコア技術として事業を展開している京都大学発のベンチャー企業である。

このミスト CVD 成膜技術に関する事業の展開や次世代パワーデバイスとして期待される酸化ガリウム半導体のデバイスの試作に世界で初めて成功したことなどから、第2回「JEITA ベンチャー賞」を受賞した。

2017年4月以降だけでも日経テクノロジーオンライン、電子デバイス産業新聞、日刊工業新聞に同社の関連記事が掲載されるなど、注目を集めている。

今回は、同社のミスト CVD 成膜技術と酸化ガリウムデバイスの開発と事業化にスポットを当て、その事業化と産学連携への取り組みについてご紹介頂く。

主 催：特定非営利活動法人 産学連携学会

共 催：国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)

後 援：医学系大学産学連携ネットワーク協議会(medU-net)

■申込方法：

産学連携学会HP (<http://j-sip.org/>) もしくは

こくちーず (<http://kokucheese.com/event/index/468120/>)

■お問い合わせ先■

産学連携学会事務局(担当 大嶋、須藤)

〒182-0024 東京都調布市布田 2-50-2 コーポ栄 101

(株)キャンパスクリエイト調布ランチ内

TEL：050-5539-6604 FAX：042-441-1809

E-mail：j-sangaku@j-sip.org

プロメテウスの火
人類は火とてして知恵を授かり、
しかし未来を知る能力を失った。
代わりに得たのは、希望であった。
今、私たちは破壊と創造の火を燃やす。